PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

63-205608

(43) Date of publication of application: 25.08.1988

(51) Int. CI.

G02B 5/20 // G02F 1/133

(21) Application number : **62-039414**

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(22) Date of filing:

23. 02. 1987 (72) Inventor:

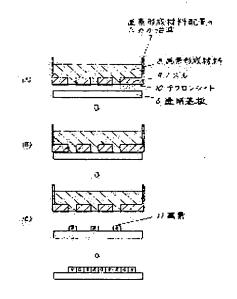
SATO NARIHIRO SOGA SANEMORI YOSHINO MASAAKI SHIMIZU TOKIHIKO

(54) PRODUCTION OF COLOR FILTER FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To uniformize the film thickness of a picture element forming material by supplying the picture element forming material through holes of about the same size as the size of the picture elements to dispose the material onto the transparent substrate.

CONSTITUTION: The picture element forming material 8 is supplied through the holes of about the same size as the size of the picture elements 12 and is disposed onto the transparent substrate 6 at the time of disposing the picture element forming material 8 on the substrate 6. A material which is cured by heat or electromagnetic wave is used for the forming material 8 and the viscosity of the forming material 8 is preferably \geq 100P and \leq 10,000P at the time of passing the same through the holes. Since the adhesiveness of the forming material 9 varies with the kind of the



substrate 6, there is a need for using the forming material 8 optimum for the substrate 6 to be used. The forming material 8 is thereby directly formed on the substrate 6 without being transferred onto a roller for depositing the picture element forming material, plate surface, blanket, etc. A stage for printing the forming material 8 by revolution of the roller on the substrate is eliminated and the film thickness of the forming material is uniformized within the picture elements.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-205608

	(S) Int. CI.			
//		02 02		5/20 1/133

識別記号 庁內整理番号 101 7529-2H 7610-2H 306

匈公開 昭和63年(1988) 8月25日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 液晶表示体用カラーフィルタの製造法

> 20特 頤 昭62-39414

御出 願 昭62(1987)2月23日

@発 明 者 成 佐 藤 広 ⑫発 明 者 曽 我 寘 守 ⑫発 眀 者 芳· 野 公 明 の発 明 者 湷 水 彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 砂代 理 弁理士 中尾 敏 男 外1名

松下電器産業株式会社

明

1. 発明の名称

⑪出

顖

液晶表示体用カラーフィルタの製造法

2. 特許請求の範囲

- (1) 透明基板上に画素形成材料を配置する際に、 画素形成材料を画素と大きさが同程度の穴を通し て供給し透明基板上に配置することを特徴とする 液晶表示体用カラーフィルタの製造法。
- (2) 画素形成材料として熱または電磁波によっ て硬化する物質をもちいることを特徴とする特許 請求の範囲第1項に記載の液晶表示体用カラー フィルタの製造法。
- P以上10000P以下であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項または第2項に記載の液晶 表示体用カラーフィルタの製造法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、カラー液晶表示装置に用いるカラー フィルタの製造法に関する。

従来の技術

光の透過量を制御する液晶とカラーフィルタを 構成要素とするカラー液晶表示装置において、カ ラーフィルタは、赤、緑、青の画楽部および必要 に応じてそれらの間にコントラストを向上させる ためのブラックマトリックスが設けられている。 画素の作成法としては、種々の画素形成材料およ び作成法がある。たとえば、染色性感光材料を用 いる染色法、透明性着色インキの印刷法、高分子 電着法、写真法等である。しかしながら、製造価 格の点で透明性インキの印刷法が優れている。第 2 図に印刷法による従来のカラーフィルタ製造プ ロセスの一例を示す。まず画素形成材料としての 透明性インキ1をインキ着けローラー2から原版 3に転移させる。つぎに原版3からブランケット 4 へ透明性インク1 を転移させる。さらにブラン ケット4を透明基板5上で回転させることにより 透明性インク1を透明基板5上に移し取る。この 作業を各色ごとに行い同一基板上に多色別りを 行ってカラーフィルタを作成している。

発明が解決しようとする問題点

この場合ブランケットから透明基板への画案形成材料の転移はブランケットの回転によって行われる。そのため透明性画素形成材料がブランケット回転方向に押し出され、透明基板上の透明性画素形成材料の膜厚が不均一になるという問題があった。

問題点を解決するための手段

透明基板上に画素形成材料を配置する際に、画素形成材料を画素と大きさが同程度の穴を通して供給し透明基板上に配置することによりカラーフィルタを作成する。

作用

本発明の製造法によれば画素形成材料は国素形成材料着けローラー、版面、ブランケット等の上に転移されることなしに直接透明基板上に形成される。このため透明基板上でローラーの回転による画素形成材料の印刷工程がなく面素形成材料の膜厚が画素内で均一になると考えられる。

実施例

の透明基板 6 側には透明基板 6 を傷つけないようにテフロンシート 1 0 を張り付けておくこともできる。

このノズル9を通して画素形成材料8をだすが、この画素形成材料8としては押し出すことができるものであれば特に限定しないが、押しだにたのちこの画素形成材料8を熱または電磁に好によって硬化させることは、工程の時間短縮に好の合である。また画素形成材料8の粘度が100Pより高くなるので、画素形成材料8の粘度は100Pより高ので、画素形成材料8の粘度は100P以上10000P以下が好ましい。

さらに着色した画素を作成するために赤、緑、青に着色した画素形成材料8を押しだして透明基板6上に付着させる方法や透明染色性の画素形成材料8の押し出し塗布後着色する方法等がある。

用いることのできる材料の代表例を以下にあげる。着色した画素形成材料 8 としては色素を樹脂

第1図にそって実施例を説明する。第1図(A)に示すように、透明基板6上に画素形成材料配置のための治具7を配置する。透明基板6としては石英ガラス、ほう硅酸ガラス、ポリハーボネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等を用いることができるが、基板の種類によって画素形成材料8の接着性が異なるので、使用する基板に最適な画素形成材料8を用いる必要がある。

画素形成材料 8 を配置するための程度はの地域を配置するための程度は 8 を配置するための程度は 8 を配置するための程度は 7 を配置する 4 を配置する 5 が 8 を配置する 4 を配置する 5 が 8 を配する 5 が 8 を通ず 7 が 8 を通ず 8 を通ず 8 を通ず 8 を通ず 8 を通ず 8 を通が 8 を通が

次に第1図(B) に示すようにこの 國素形成材料 配置のための治具7を透明基板6に密着し、押し 出す。この際治具7と透明基板6の間隔は画素1 1の膜厚および 画素形成材料8の粘度に依存する が、ほぼ画素11の膜厚程度でよい。

さらに第1図(C) のように画素形成材料配置の ための治具7を透明基板6上から離すことによっ て画素11を形成する。ノズル9を透明基板6か ら離す際にはノズル9と透明基板6の距離を等間 隔に保つほうが画素11の寸法精度が高くなり好ましい。さらに第1図(A)~(C)の工程を繰り返して赤、緑、青の画素11を有するカラーフィルタを得る。また必要に応じてブラックマトリックスも黒の画素形成材料をもちいれば同様の工程で作成可能である。

以下に具体的な実施例を示す。

宝施例 1

100mm×100mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。

画素形成材料としてはエポキシアクリレート(昭和高分子製リポキシSP-5003)とポリコステルアクリレート(東亜合成化学工業)となったのに、赤画素用として赤顔料(ピグメをしたものに、赤画素用として赤顔料(ピグメント177)を分散したものを用いた。緑の大いたSP-5003、M-5700、M-8060の混合物に緑顔料(ピグメントイエロー83)を2部混合して用いた。青

り固定したのち基板周辺に1μm厚のテフロンスペーサをのせ、その上にさらに画素形成材料配置のための治具をのせた。チューブ内に圧力をかけ、画素形成材料を基板上に押し出したのち0.1mm/sec の速度で治具を基板から垂直に引き離して、赤画素を作成した。この赤画素を作成した基板に超高圧水銀灯で33Ψ/cmで3分間光照射して赤画素を硬化させた。

この赤西素を作成した基板上に赤画素作成と同様の方法で緑画素、青西素を作成した。その膜厚は赤、緑、青すべて0.8μm であった。

実施例2

100mm×1.0mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。画素形成材料としてはエポキン樹脂(シェルケミカル製エピコート#819)に実施例1と同様の色素を25重量%混合したものを用いた。各色の画素形成材料の粘度は1000Pになるよう樹脂の配合比率を調整した。

次にこの画案形成材料を実施例1でもちいた治 具に充填して基板上に押し出したのち0.5mm/sec 素用にもSP-5003、M-5700、M-8060の混合物にフタロシアニン(ピグメントバイオレット(ピグメントバイオレット23)8部混合して用いた。赤、緑、青の各色の画素形成材料中の顔料濃度は25mを色の画素形成材料中の顔料濃度は25mを色の画素形成材料の配合比率を調整した。さらに光硬化剤としてE.メルク社製ダロキュア1173を10重量%混合した。

画素形成材料配置のための治具のノズルの図面を第3図に示す。ノズルの材質はSUS-316を用い、放電加工により直径 100μmの穴を作成した。さらにノズルの外径を内径として有するポリエチレンチューブをノズルに取り付けたのちチューブ内に赤画素の形成材料を充填した。さらにチューブのノズルの付いていない側をコンプレッサに接続した。

このようにして作成した画素形成材料配置のための抬具を用いてほう硅酸ガラス基板上に赤画素を形成した。まず基板を洗浄後真空チャックによ

の速度で抬具を基板から垂直に引き難して、赤面素を作成したのち熱風乾燥器で100℃、1時間仮硬化した。次に赤面素と同様にして緑画素、青画素を作成した。

このようにして赤、緑、青画素を基板上に作成 したのち熱風乾燥器で100℃、5時間本硬化した。 その膜厚は赤、緑、青すべて0.5μm であった。 比較例

実施例と同様の100mm×1.0mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。

この基板上に実施例1で用いたエポキシアクリレートとポリエステルアクリレートの混合 棚 1 で用いたが 素類料を分散したものに実施例1で用いたのよって1173を10重量%混合したものを キュア1173を10重量%混合したものを 素として用い、東レ水なし平版を使って赤画素 オフセット印刷した。この赤画素を作成して赤板に 超高圧水銀灯で33W/cmで3分間光照射して赤った 素を硬化させた。この基板上に同様にして緑、青 画素をオフセット印刷してカラーフィルタを作成 した。 関厚は、1.0±0.5μmであった。

特開昭63-205608(4)

カラーフィルタの断面形状測定

以上の実施例および比較例について触針式 即厚厚 別定接置(テンカー社アルファステップ 100 定接 ではアルファステップを開いてから、 100 では 200 で 100 で 200 で 200 で 300 で 400 で 4

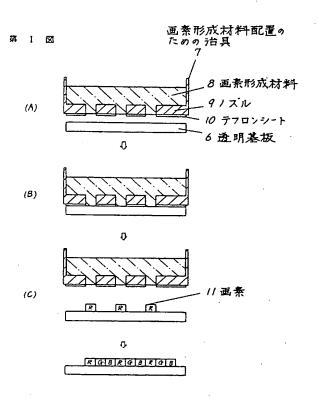
発明の効果

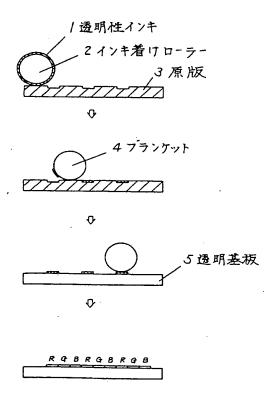
以上のように本発明の製造法によれば、画素形成材料を画素と大きさか同程度の穴を通して供給し透明基板上に配置することにより、画素形成材料の膜厚を均一にすることかでき、画素内での膜厚が均一なカラーフィルタを得ることができる。 4. 図面の簡単な説明 第1図は、本発明の一実施例におけるカラーフィルタの製造プロセスを示す断面図、第2図は、従来のカラーフィルタの製造法を示す策の図、第3図(a)及び(b)は各々、本発明の一実施例における画素形成材料配置に用いられるリンズののこれがある。第4図は本発明で得られたカラーフィルタの膜断面の形状の測定結果を示す断面図である。

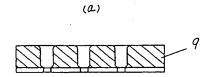
1・・・透明性インキ、2・・・インキ者けローラー、3・・・原版、4・・・ブランケット5・・・透明基板、6・・・透明基板、7・・・画素形成材料配置のための治具、8・・・画素形成材料、9・・・ノズル、10・・・テフロンシート、11・・・画素。

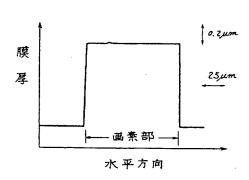
代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名

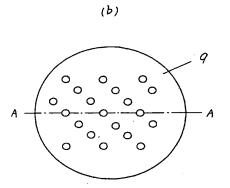
第 2 図

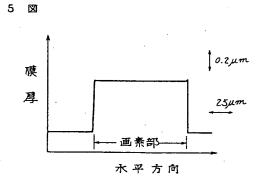












第 6 図

